

商标设计与商标法律应用

作者：商世民编著

出版社：武汉：武汉大学出版社

出版日期：2007.03

总页数：396

介绍：本书介绍了商标制度的产生与发展、平面设计基础、商标命名、商标设计、商标权的保护

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/11821390.html>)查找全本阅读方式

商标设计与商标法律应用评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/11821390.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。